(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-350261 (P2001-350261A)

(43)公開日 平成13年12月21日(2001.12.21)

(51) Int.Cl. ⁷		段別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G03F	7/039		G03F	7/039		2H025
B41N	1/14		B41N	1/14		2H096
G03F	7/00	503	G03F	7/00	503	2H114
	7/004	5 0 5		7/004	505	
			審査請求	未請求	請求項の数1	OL (全 16 頁)
(21)出願番号		特顧2000-167433(P2000-167433)	(71)出顧人	0000052	:01	
				富士写真	マストルム株式会	会社
(22)出願日		平成12年6月5日(2000.6.5)		神奈川県	幕南足柄市中沼2	210番地
			(72)発明者	河内 萘	建生	
				静岡県	秦原郡吉田町川島	克4000番地 富士写
				真フイバ	レム株式会社内	
			(74)代理人	1000790	49	
				弁理士	中島 淳 (5	43名)
			Fターム(参	考) 2H0	25 AA01 AA11 A	B03 AC08 AD01
						7851 CB59 CC11
				2H0	96 AA06 BA06 E	A04 EA23 GA08
				2H1	14 AAO4 AA14 A	
					BA10 DA29 D	A59 EA01 FA16

(54) 【発明の名称】 平版印刷版原版

(57) 【要約】

【課題】 高感度で、且つ、経時による感度低下が抑制 されて経時安定性に優れたポジ型平版印刷版原版を提供 する。

【解決手段】 支持体上に、モノマー中にキシレノールを含むノボラック樹脂と、光を吸収して熱を発生する物質とを含有する感光性画像形成材料からなる感光層を形成してなることを特徴とする。感光層を構成するアルカリ可溶性樹脂中のキシレノール含有ノボラック樹脂の割合をY重量%、該ノボラック樹脂中のキシレノールモノマーの含有量をX重量%としたとき、(××Υ≧500)であることが好ましい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に、モノマー中にキシレノールを含むノボラック樹脂と、光を吸収して熱を発生する物質とを含有する感光性画像形成材料からなる感光層を形成してなることを特徴とするポジ型平版印刷版原版。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はオフセット印刷マスターとして使用できるポジ型平版印刷用原版に関するものであり、特にコンピュータ等のディジタル信号から直接製版できるいわゆるダイレクト製版用のポジ型平版印刷版原版に関する。

[0002]

【従来の技術】近年におけるレーザの発展は目ざましく、特に近赤外から赤外に発光領域を持つ固体レーザ・ 半導体レーザは高出力かつ小型の物が容易に入手できる 様になっている。コンピュータ等のディジタルデータか ら直接製版する際の露光光源として、これらのレーザは 非常に有用である。

【0003】従来公知のダイレクト製版用の赤外線レーザ用ポジ型感光性画像形成材料においては、アルカリ水溶液可溶性樹脂として、ノボラック樹脂が用いられている。例えば、特開平7-285275号公報に開示されているポジ型感光性画像形成材料は、ノボラック樹脂でのフェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂に、光を吸収して熱を発生する物質と、種々のオニウム塩、キノンジアジド化合物類等のようなポジ型感光性化合物を添加したものであり、該ポジ型感光性化合物が、画像部ではアルカリ水溶液可溶性樹脂の溶解性を実質的に低下させる溶解阻止剤として働き、非画像部では熱により溶解阻止能を発現しなくなり、現像により除去され得るようになって、画像が形成される。

【0004】また、W097/39894やEP0823327A2に記載されているポジ型感光性画像形成材料は、光を吸収して熱を発生する物質と、熱によりアルカリ水溶液可溶性が変化する樹脂とからなるものであり、画像部ではアルカリ水溶液溶解性が低く、非画像部では熱によりアルカリ水溶液可溶性が高くなり、現像により除去され得るようになって、画像が形成される。

【 O O O 5 】従来の平版印刷用原版において、ノボラック樹脂は、溶解阻止剤と強く相互作用するため、露光部と非露光部とで現像液に対する溶解性の差が大きくなること、インキ受容性に優れること等の理由から、特に好ましく用いられている。そして、赤外線レーザ用ポジ型感光性画像形成材料についても、同様の理由からノボラック樹脂を用いることが好ましい。

【 0 0 0 6 】ところが、このようなノボラック樹脂を用いたポジ型感光性画像形成材料を溶融状態として適当な 支持体上に塗布し、乾燥・固化し、感光層を形成することにより、平版印刷用原版を作製する場合、平版印刷用 原版作製後の経時により、感度が低下するという経時安 定性の問題があった。この対策として、使用するノボラ ック樹脂の分子量を上げることで安定性や耐刷性の向上 を図る技術が提案されているが、従来のノボラック樹脂 は、酸を触媒としてフェノール類とアルデヒド類を反応 させて合成しており、フェノール類が3官能性であるた め、高分子量化するにつれて樹脂中の分岐構造が増加し てゲル化し、平版印刷版に用いた場合、分子量が100 00を越えると感度が低下し、また実質的に安定製造す ることも困難であるという問題があった。また、WO9 9/21715には、感光層を支持体上に塗布し、乾燥 した後、さらに数日間熱処理して強制的に変動を付与 し、安定化を図る方法も提案されているが、この方法 は、必要な時間及び付与エネルギーを考慮すれば製造適 性に乏しいという問題があり、このため、感度と経時安 定性が両立し、しかも製造適性に優れた画像形成材料が 望まれていた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、感度に優れ、且つ、経時による感度低下が抑制されて経時安定性に優れたポジ型平版印刷版原版を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、検討の結果、ノボラック樹脂を構成するモノマーとして置換基を多く有する芳香環を用いることで、経時によるノボラック樹脂のエントロピー緩和による物性変化を効果的に防止しうることを見出し、本発明を完成した。即ち、本発明のポジ型平版印刷版原版は、支持体上に、モノマー中にキシレノールを含むノボラック樹脂と、光を吸収して熱を発生する物質とを含有する感光性画像形成材料からなる感光層を形成してなることを特徴とする。

【0009】本発明の作用は明確ではないが、ノボラック樹脂を構成するモノマーであるキシレノールは、通常のフェノールモノマーに比較して複数の官能基を有するため、このような構造単位を分子内に有することで、ノボラック樹脂の分子量を上げたときと同様に感光層内において安定に存在しうるが、ノボラック樹脂そのものを高分子量化したときのような溶解性の低下が見られず、従って、高感度化と経時安定性が両立するものと思われる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 [キシレノールモノマーを含むノボラック樹脂] 本発明 の平版印刷版原版は、感光層の形成にモノマーとしてキ シレノールを含有するノボラック樹脂(以下、適宜、キ シレノール含有ノボラック樹脂と称する)を含有するこ とを特徴とする。本発明のノボラック樹脂は、フェノー ルとホルムアルデヒドとを酸性触媒の存在下、常圧で合 成する通常の反応経路で合成することができるが、出発 物質であるモノマーとしてフェノール、クレゾールに加え、或いは、フェノール、クレゾールに代えてキシレノールを用いることを特徴とする。

【0011】本発明に用いるノボラック樹脂中のキシレノールは、6つの異性体のうちのいずれの構造のものであってもよいが、安定性向上の観点からは融点が比較的高い3.5ーキシレノール、2.3ーキシレノール、2.5ーキシレノール、3.4ーキシレノールが好ましい。また、キシレノール含有ノボラック樹脂は、重量平均分子量が500~1000であることが好ましい。重量平均分子量が500未満では、耐刷性向上効果が不充分となり、10000を超えると現像性が低下する傾向にあり、いずれも好ましくない。

【0012】キシレノールモノマーの含有量には特に制 限はなく、わずかでも含まれていれば経時安定性向上効 果が認められ、キシレノ一ルの含有量が増すに従って経 時安定性の向上効果も改良する。本発明の平版印刷版原 版の感光層を構成するアルカリ可溶性樹脂中のキシレノ ール含有ノボラック樹脂の割合をY重量%、該ノボラッ ク樹脂中のキシレノールモノマーの含有量をX重量%と したとき、X×Yは500以上(X×Y≧500)であ ることが好ましい。即ち、アルカリ可溶性樹脂の全てが このキシレノール含有ノボラック樹脂である場合(Y= 100重量%)、キシレノールは該ノボラック樹脂中に 5 重量%以上含有されることが効果の観点から好まし い。なお、キシレノール含有量が増加するに従い、現像 性が低下する傾向も認められるものの、この場合には、 現像剤の活性を調整することで、良好な画像形成を行う ことができ、また、現像性が低下するにつれて耐刷性が 向上する傾向もあるため、キシレノールの含有量は目的 とする平版印刷版原版の特性に併せて適宜選択すればよ い。

【0013】上記キシレノール含有ノボラック樹脂は、本発明の平版印刷版原版の感光層を構成するポジ型感光性画像形成材料(以下、適宜、「画像形成材料」と称する)全固形分中好ましくは10~99重量%、好ましくは15~95重量%、特に好ましくは20~90重量%の添加量で用いられる。アルカリ可溶性の高分子化合物の添加量が30重量%未満であると記録層の耐久性が悪化し、また、99重量%を越えると感度、耐久性の両面で好ましくない。なお、後述の[本発明におけるキシレノール含有ノボラック樹脂以外のアルカリ可溶性樹脂]を本発明における上記キシレノール含有ノボラック樹脂と混合したものをパインダーとして、本発明における画像形成材料を得る場合、パインダー全体として、画像形成材料を得る場合、パインダー全体として、画像形成材料を得る場合、パインダー全体として、画像形成材料を得る場合、パインダー全体として、画像形成材料を得る場合、パインダー全体として、画像形成材料を過形分中の含有量が、前記範囲であることが望ましい。

【0014】 [本発明におけるキシレノール含有ノポラック樹脂以外のアルカリ可溶性樹脂] 本発明においては、上記特定のノボラック樹脂がパインダーとして必須

であるが、本発明の効果を損なわない範囲において、その他のアルカリ可溶性樹脂と混合して用いることもできる。本発明における上記ノボラック樹脂と混合して用いることができる他のアルカリ可溶性樹脂(以下、単に「他のアルカリ可溶性樹脂」という)としては、単に用の(キシレノールモノマーを含まない)ノボラッスカーの(キシレノールモノマーを含まない)ノボラッスカールでは、ポリヒドロキシスチレン、特開昭51十一34711号公報に開示されているようなフェノール性水酸基を有するアクリル樹脂、特開平2-866号公報に記載のスルホンアミド基を有するアクリル樹脂や、特別で2-866号公報に記載のスルホンアミド基を有するアクリル樹脂や、ウレタン系の樹脂等、種々のアルカリ可溶性の高分子化合物が挙げられる。

【0015】本発明において併用可能な重量平均分子量が12,000以下程度の汎用ノボラック樹脂としては、従来公知のノボラック樹脂が挙げられ、例えばフェノールホルムアルデヒド樹脂、mークレゾールホルムアルデヒド樹脂、pークレゾールホルムアルデヒド樹脂、mー/pー混合クレゾールホルムアルデヒド樹脂、フェノール/クレゾール(mー、pー、oーまたはmー/pー、mー/oー、oー/pー混合のいずれでもよい)混合ホルムアルデヒド樹脂など、クレゾールホルムアルデヒド樹脂など、クレゾールホルムアルデヒド樹脂など、クレゾールホルムアルデヒド樹脂等が挙げられる。

【0016】ウレタン系の樹脂としては、特開昭63-124047号公報、同63-261350号公報、同63-287943号公報、同63-287943号公報、同63-287944号公報、同63-287946号公報、同63-287947号公報、同63-287947号公報、同63-287949号公報、特開平1-134354号公報、同1-255854号公報に記載されているものが好ましく用いられる。

【0017】本発明において、他のアルカリ可溶性樹脂として、特に好ましくは、(a-1)フェノール性水酸基、(a-2)スルホンアミド基、(a-3)活性イミド基のいずれかの官能基を分子内に有する高分子化合物が挙げられ、例えば以下のものが例示される。

【0018】(a-1)フェノール性水酸基を有する高分子化合物としては、側鎖にフェノール性水酸基を有する高分子化合物としては、側鎖にフェノール性水酸基を有する高分子化合物としては、フェノール性水酸基と重合可能な不飽和結合をそれぞれ1つ以上有する低分子化合物からなる重合性モノマーを単独重合させて得られる高分子化合物を挙げることができる。フェノール性水酸基を有する重合性モノマーとしては、フェアール性水酸基を有するアクリルアミド、メタクリルとまた、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、またはヒドロキシスチレン等が挙げられる。具体的には、Nー(2ーヒドロキシフェニル)アクリルアミド、Nー

(3-ヒドロキシフェニル) アクリルアミド、N-(4 ーヒドロキシフェニル) アクリルアミド、N-(2-ヒ ドロキシフェニル) メタクリルアミド、N-(3-ヒド ロキシフェニル) メタクリルアミド、N-(4-ヒドロ キシフェニル) メタクリルアミド、o-ヒドロキシフェ ニルアクリレート、mーヒドロキシフェニルアクリレー ト、pーヒドロキシフェニルアクリレート、oーヒドロ キシフェニルメタクリレート、mーヒドロキシフェニル メタクリレート、pーヒドロキシフェニルメタクリレー ト、oーヒドロキシスチレン、mーヒドロキシスチレ ン、pーヒドロキシスチレン、2-(2-ヒドロキシフ ェニル) エチルアクリレート、2- (3-ヒドロキシフ ェニル) エチルアクリレート、2-(4-ヒドロキシフ ェニル) エチルアクリレート、2-(2-ヒドロキシフ ェニル) エチルメタクリレート、2-(3-ヒドロキシ フェニル) エチルメタクリレート、2 -- (4 -- ヒドロキ シフェニル)エチルメタクリレート等を好適に使用する ことができる。かかるフェノール性水酸基を有する樹脂 は、1種類以上あるいは2種類以上を組み合わせて使用

【0019】(a-2)スルホンアミド基を有する高分子化合物としては、スルホンアミド基を有する重合性モノマーを単独重合、或いは該モノマーに他の重合性モノマーを共重合させて得られる高分子化合物を挙げることができる。スルホンアミド基を有する重合性モノマーを共重合させて得られる高分子化合物を挙げることには、1分子中に、窒素原子上に少なくとも1つの水素原子が結合したスルホンアミド基ーNHーSO2ーと、重合可能な不飽和結合をそれぞれ1つ以上有する低分子化合物からなる重合性モノマーが挙げられる。その中でも、アクリロイル基、アリル基、またはピニロチン基と、置換あるいはモノ置換アミノスルホニル基または置換スルホニルイミノ基とを有する低分子化合物が好られるが、このような化合物としては、例えば、下記一般式(a)~(e)で表される化合物が挙げられるが、本発明においては、これらに限定されるものではない。

[0020]

【化1】.

【OO21】式中、X¹、X²は、それぞれ独立に酸素原 子又はNR⁷を表す。R¹、R⁴は、それぞれ独立に水素 原子又はCH3を表す。R2、R5、R9、R12、R16は、 それぞれ独立に置換基を有していてもよい炭素数1~1 2のアルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基 又はアラルキレン基を表す。R³、R⁷、R¹³は、それぞ れ独立に水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1 ~12のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基又 はアラルキル基を表す。また、R6、R17は、それぞれ 独立に置換基を有していてもよい炭素数1~12のアル キル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基 を表す。R⁸、R¹⁰、R¹⁴は、それぞれ独立に水素原子 又は CH_3 を表す。 R^{11} 、 R^{15} は、それぞれ独立に単結 合又は置換基を有していてもよい炭素数1~12のアル キレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基又はアラ ルキレン基を表す。 Y^1 、 Y^2 は、それぞれ独立に単結合 又はCOを表す。

【0022】中でも、m-アミノスルホニルフェニルメタクリレート、N-(p-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-(p-アミノスルホニルフェニル)アクリルアミド等を好適に使用することができる。【0023】(a-3)活性イミド基を有する高分子化合物は、下記式で表される活性イミド基を分子内に有するものであり、この高分子化合物としては、1分子中に、下記の式で表わされる活性イミノ基と、重合可能な不飽和結合をそれぞれ一つ以上有する低分子化合物からなる重合性モノマーを単独重合、或いは該モノマーに他の重合性モノマーを共重合させて得られる高分子化合物を挙げることができる。

[0024]

【化2】



【 O O 2 5 】このような化合物としては、具体的には、 N - (p - トルエンスルホニル)メタクリルアミド、N - (p - トルエンスルホニル)アクリルアミド等を好適 に使用することができる。

【0026】さらに、他のアルカリ可溶性樹脂としては、前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマー、及び活性イミド基を有する重合性モノマーのうちの2種以上の重合性モノマーに他の重合性モノマーを共重合させて得られる高分子化合物を使用することができる。フェノール性水酸基を有する重合性モノマーに、スルホンアミド基を有する重合性モノマーに、スルホンアミド基を有する重合性モノマーと、スルホンアミド基を有する重合性モノマーと、スルホンアミド基を有する重合性モノマーを共重合させる場合には、これら成分の配合重量比は50:50から5:95の範囲にあることが特に好ましい。

【0027】他のアルカリ可溶性樹脂が前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマーと、又は活性イミド基を有する重合性モノマーと、他の重合性モノマーとの共重合体である場合には、アルカリ可溶性を付与するモノマーは10モル%以上含むことが好ましく、20モル%以上含むものがより好ましい。共重合成分が10モル%より少ないと、アルカリ可溶性が不十分となりやすく、現像ラチチュードの向上効果が十分達成されないことがある。

【0028】前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマー、又は活性イミド基を有する重合性モノマーと共重合させるモノマー成分としては、例えば、下記(1)~(12)に挙げるモノマーを用いることができるがこれらに限定されるものではない。

- (1) 例えば、2ーヒドロキシエチルアクリレートまたは2ーヒドロキシエチルメタクリレート等の脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類、およびメタクリル酸エステル類。
- (2) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸へキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸ー2ークロロエチル、グリシジルアクリレート、Nージメチルアミノエチルアクリレート等のアルキルアクリレート。
- (3) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸へキシル、メタクリル酸シクロへキシル、メタクリル酸ー2-ク

ロロエチル、グリシジルメタクリレート、Nージメチル アミノエチルメタクリレート等のアルキルメタクリレー ト。

- (4) アクリルアミド、メタクリルアミド、Nーメチロールアクリルアミド、Nーエチルアクリルアミド、Nー ヘキシルメタクリルアミド、Nーシクロヘキシルアクリ ルアミド、Nーヒドロキシエチルアクリルアミド、Nー フェニルアクリルアミド、Nーニトロフェニルアクリル アミド、NーエチルーNーフェニルアクリルアミド等の アクリルアミドもしくはメタクリルアミド。
- (5) エチルビニルエーテル、2 ークロロエチルビニル エーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピル ビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニ ルエーテル、フェニルビニルエーテル等のビニルエーテ ル類。

【0029】(6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニル等のビニルエステル類。

- (7) スチレン、 α x + x
- (8) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロ ピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニルケ トン類。
- (9) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジェン、イソプレン等のオレフィン類。
- (10) Nービニルピロリドン、Nービニルカルパゾール、4ービニルピリジン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等。
- (11) マレイミド、N-アクリロイルアクリルアミド、N-アセチルメタクリルアミド、N-プロピオニルメタクリルアミド、N-(p-クロロベンゾイル) メタクリルアミド等の不飽和イミド。
- (12)アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン酸、 イタコン酸等の不飽和カルポン酸。

【0030】他のアルカリ可溶性樹脂が、前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマー、又は活性イミド基を有する重合性モノマーの単独重合体あるいは共重合体の場合、重量平均分子量が2000以上、数平均分子量が500以上のものが好ましい。さらに好ましくは、重量平均分子量が5000~30000で、数平均分子量が800~250000であり、分散度(重量平均分子量/数平均分子量)が1.1~10のものである。

【0031】これら他のアルカリ可溶性樹脂は、それぞれ1種類あるいは2種類以上を組み合わせてもよく、本発明におけるキシレノール含有ノボラック樹脂に対し、0.05/1~1/0.10割合で用いることが好ましく、より好ましくは0.1/1~1/0.2である。

【0032】 [光を吸収して熱を発生する物質] 本発明では、光を吸収して熱を発生する物質として、種々の顔

料もしくは染料を添加することができる。顔料としては、市販の顔料およびカラーインデックス(C. I.)便覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」CMC出版、1984年刊)に記載されている顔料が利用できる。

【 O O 3 3 】 顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、樹色顔料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレンおよびペリノン系顔料、チオインジゴ系顔料、ペリレンおよびペリノン系顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。

【0034】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法には樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカップリング剤やエポキシ化合物、ポリイソシアネート等)を顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)および「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載されている。

【0035】顔料の粒径は 0.01μ m~ 10μ mの範囲にあることが好ましく、 0.05μ m~ 1μ mの範囲にあることがさらに好ましく、特に 0.1μ m~ 1μ m の範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が 0.01μ m未満のときは分散物の感光層塗布液中での安定性の点で好ましくなく、また、 10μ mを越えると感光層の均一性の点で好ましくない。

【0036】顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散技術が使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載がある。

【0037】染料としては、市販の染料および文献(例えば「染料便覧」有機合成化学協会編集、昭和45年刊)に記載されている公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料などの染料が挙げられる。本発明において、これら

の顔料、もしくは染料のうち赤外光、もしくは近赤外光 を吸収するものが、赤外光もしくは近赤外光を発光する レーザでの利用に適する点で特に好ましい。

【〇〇38】そのような赤外光、もしくは近赤外光を吸 収する顔料としてはカーボンブラックが好適に用いられ る。また、赤外光、もしくは近赤外光を吸収する染料と しては例えば特開昭58-125246号、特開昭59 -84356号、特開昭59-202829号、特開昭 60-78787号等に記載されているシアニン染料、 特開昭58-173696号、特開昭58-18169 0号、特開昭58-194595号等に記載されている メチン染料、特開昭58-112793号、特開昭58 -224793号、特開昭59-48187号、特開昭 59-73996号、特開昭60-52940号、特開 昭60-63744号等に記載されているナフトキノン 染料、特開昭58-112792号等に記載されている スクワリリウム色素、英国特許434、875号記載の シアニン染料、米国特許5,380,635号に記載の ジヒドロペリミジンスクアリリウム染料等を挙げること ができる。

【0039】また、染料として米国特許第5, 156, 938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、ま た、米国特許第3,881,924号記載の置換された アリールベンゾ(チオ)ピリリウム塩、特開昭57-1 42645号(米国特許第4, 327, 169号) 記載 のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-1810 51号、同58-220143号、同59-41363 号、同59-84248号、同59-84249号、同 59-146063号、同59-146061号に記載 されているピリリウム系化合物、特開昭59-2161 46号記載のシアニン色素、米国特許第4.283.4 **75号に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公** 平5-13514号、同5-19702号公報に開示さ れているピリリウム化合物等が、また、市販品として は、Epolight III-178、Epolight III-130, Epolight III-125, Epo light Ⅳ ー62A(エポリン社製)等が、特に好 ましく用いられる。

【0040】また、染料として特に好ましい別の例として米国特許第4.756.993号明細書中に式

(1)、(II)として記載されている近赤外吸収染料を挙げることができる。これらの顔料もしくは染料は、感光層を形成する画像形成材料全固形分中〇. 01~50重量%、好ましくは〇. 1~10重量%、鏡料の場合特に好ましくは〇. 5~10重量%、顔料の場合特に好ましくは1~10重量%の割合で添加することができる。顔料もしくは染料の添加量が〇. 01重量%未満であると感度が低くなり、また50重量%を越えると、得られる感光層の均一性が失われ、感光層の耐久性が悪くなる。これらの染料もしくは顔料は、他の成分と同一の層

に添加してもよいし、別の層を設けそこへ添加してもよい。別の層とする場合、後述の熱分解性でありかつ分解しない状態では該結着剤の溶解性を実質的に低下させる物質を含む層に隣接する層へ添加するのが望ましい。

【 O O 4 1 】 〔その他の成分〕本発明において感光層を形成する画像形成材料には、更に必要に応じて、種々の添加剤を添加することができる。例えばオニウム塩、芳香族スルホン化合物、芳香族スルホン酸エステル化合物等の熱分解性であり、分解しない状態ではアルカリ水可溶性高分子化合物の溶解性を実質的に低下させる物質を併用することは、画像部の現像液への溶解阻止性の向上を図る点では、好ましい。オニウム塩としてはジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等を挙げる事ができる。

【0042】本発明において用いられるオニウム塩とし て、好適なものとしては、例えば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18, 387 (1974) , T. S. Bal et a I, Polymer, 21, 423(1980) 、特開平5-158230 号公報に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4.06 9, 055号、同4, 069, 056号、特開平3-1 40140号の明細書に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecules, 17, 2468 (1984), C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p 478 Tokyo, Oct (1988)、米国特許第4, 069, 05 5号、同4,069,056号に記載のホスホニウム 塩、J. V. Crivello et al, Macromorecules, 10(6), 13 07 (1977), Chem. &; Eng. News, Nov. 28, p31 (198 8)、欧州特許第104, 143号、米国特許第339, 049号、同第410, 201号、特開平2-1508 48号、特開平2-296514号に記載のヨードニウ ム塩、J. V. Crivello et al, Polymer J. 17, 73 (198 5), J. V. Crivello et al. J. Org. Chem., 43, 3055 (1978), W. R. Watt et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984) , J. V. Crivello et a I, Polymer Bull., 14, 279 (1985) , J. V. Crivello et al, Macromorecules, 14(5), 1141(1981), J. V. Cr ivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979) 、欧州特許第370, 693号、同2 33, 567号、同297, 443号、同297, 44 2号、米国特許第4, 933, 377号、同3, 90 2, 114号、同410, 201号、同339, 049 号、同4,760,013号、同4,734,444 号、同2、833、827号、独国特許第2、904、 626号、同3,604,580号、同3,604,5 8 1号に記載のスルホニウム塩、J.V. Crivello et al, Macromorecules, 10(6), 1307 (1977), J. V. Crivell o et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 1 047 (1979) に記載のセレニウム塩、C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo,Oct

(1988) に記載のアルソニウム塩等が挙げられる。

【0043】オニウム塩の対イオンとしては、四フッ化ホウ酸、六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸、5ーニトローoートルエンスルホン酸、5ースルホサリチル酸、2.5ージメチルベンゼンスルホン酸、2ーニトロベンゼンスルホン酸、3ークロロベンゼンスルホン酸、3ーブロモベンゼンスルホン酸、2ーフルオロカプリルナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、1ーナフトールー5ースルホン酸、2ーメトキシー4ーヒドロキシー5ーベンゾイルーベンゼンスルホン酸、及びパラトルエンスルホン酸等を挙げることができる。これらの中でも特に六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸や2.5ージメチルベンゼンスルホン酸のごときアルキル芳香族スルホン酸が好適である。

【0044】オニウム塩の添加剤の添加量は、画像形成材料全固形分中好ましくは1~50重量%、更に好ましくは5~30重量%、特に好ましくは10~30重量%である。本発明において添加剤とバインダーは、同一層へ含有させることが好ましい。

【0045】また、更に感度を向上させる目的で、環状 酸無水物類、フェノール類、有機酸類を併用することも できる。環状酸無水物としては米国特許第4,115, 128号明細書に記載されている無水フタル酸、テトラ ヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、3, 6-エンドオキシーΔ4 -テトラヒドロ無水フタル酸、 テトラクロル無水フタル酸、無水マレイン酸、クロル無 水マレイン酸、α-フェニル無水マレイン酸、無水コハ ク酸、無水ピロメリット酸などが使用できる。フェノー ル類としては、ビスフェノールA、pーニトロフェノー ル、p-エトキシフェノール、2, 4, 4'-トリヒド ロキシベンゾフェノン、2、3、4-トリヒドロキシベ ンゾフェノン、4ーヒドロキシベンゾフェノン、4, 4', 4"ートリヒドロキシトリフェニルメタン、4, 4', 3", 4"ーテトラヒドロキシー3, 5, 3', 5′ーテトラメチルトリフェニルメタンなどが挙げられ る。更に、有機酸類としては、特開昭60-88942 号、特開平2-96755号公報などに記載されてい る、スルホン酸類、スルフィン酸類、アルキル硫酸類、 ホスホン酸類、リン酸エステル類およびカルボン酸類な どがあり、具体的には、pートルエンスルホン酸、ドデ シルベンゼンスルホン酸、pートルエンスルフィン酸、 エチル硫酸、フェニルホスホン酸、フェニルホスフィン 酸、リン酸フェニル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イ ソフタル酸、アジピン酸、p-トルイル酸、3.4-ジ メトキシ安息香酸、フタル酸、テレフタル酸、4ーシク ロヘキセンー1、2-ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリ ン酸、n-ウンデカン酸、アスコルビン酸などが挙げら れる。上記の環状酸無水物、フェノール類および有機酸

類の画像形成材料全固形分中に占める割合は、0.05~20重量%が好ましく、より好ましくは0.1~15 重量%、特に好ましくは0.1~10重量%である。

【0046】また、本発明における画像形成材料中に は、現像条件に対する処理の安定性を広げるため、特開 昭62-251740号公報や特開平3-208514 号公報に記載されているような非イオン界面活性剤、特 開昭59-121044号公報、特開平4-13149 号公報に記載されているような両性界面活性剤を添加す ることができる。非イオン界面活性剤の具体例として は、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノパル ミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノ グリセリド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテ ル等が挙げられる。両面活性剤の具体例としては、アル キルジ(アミノエチル)グリシン、アルキルポリアミノ エチルグリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシ エチルーN-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイ ンやN-テトラデシル-N,N-ベタイン型(例えば、 商品名「アモーゲンK」:第一工業(株)製)等が挙げ られる。上記非イオン界面活性剤および両性界面活性剤 の画像形成材料中に占める割合は、0.05~15重量 %が好ましく、より好ましくは 0. 1~5 重量%であ

【0047】本発明における画像形成材料中には、露光 による加熱後直ちに可視像を得るための焼き出し剤や、 画像着色剤としての染料や顔料を加えることができる。 焼き出し剤としては、露光による加熱によって酸を放出 する化合物(光酸放出剤)と塩を形成し得る有機染料の 組合せを代表として挙げることができる。具体的には、 特開昭50-36209号、同53-8128号の各公 報に記載されている。-ナフトキノンジアジドー4-ス ルホン酸ハロゲニドと塩形成性有機染料の組合せや、特 開昭53-36223号、同54-74728号、同6 0-3626号、同61-143748号、同61-1 5 1 6 4 4 号および同 6 3 - 5 8 4 4 0 号の各公報に記 載されているトリハロメチル化合物と塩形成性有機染料 の組合せを挙げることができる。かかるトリハロメチル 化合物としては、オキサゾール系化合物とトリアジン系 化合物とがあり、どちらも経時安定性に優れ、明瞭な焼 き出し画像を与える。

【0048】画像の着色剤としては、前述の塩形成性有機染料以外に他の染料を用いることができる。塩形成性有機染料を含めて、好適な染料として油溶性染料と塩基性染料を挙げることができる。具体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブラックBS、オイルブラックT-505(以上オリエント化学工業(株) 製)、ビクトリアピュアブルー、クリスタルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレ

ット (CI42535)、エチルパイオレット、ローダ ミンB (CI145170B)、マラカイトグリーン (CI42000)、メチレンブルー(CI5201 5) などを挙げることができる。また、特開昭62-2 93247号公報に記載されている染料は特に好まし い。これらの染料は、画像形成材料全固形分中0.01 ~10重量%、好ましくはO. 1~3重量%の割合で添 加することができる。更に本発明の画像形成材料中には 必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可塑剤が 加えられる。例えば、ブチルフタリル、ポリエチレング リコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フ タル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジオク チル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、リン酸 トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル、ア クリル酸またはメタクリル酸のオリゴマーおよびポリマ 一等が用いられる。

【0049】本発明における画像形成材料は、通常上記 各成分を溶媒に溶かして塗布液を作製し、これを適当な 支持体上に塗布することにより形成され、このようにし て感光層を形成することにより本発明のポジ型平版印刷 用原版を製造することができる。ここで使用する溶媒と しては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、メ チルエチルケトン、メタノール、エタノール、プロパノ ール、エチレングリコールモノメチルエーテル、1ーメ トキシー2ープロパノール、2ーメトキシエチルアセテ ート、1ーメトキシー2ープロピルアセテート、ジメト キシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N、Nージメチ ルアセトアミド、N、Nージメチルホルムアミド、テト ラメチルウレア、Nーメチルピロリドン、ジメチルスル ホキシド、スルホラン、アーブチロラクトン、トルエン 等を挙げることができるがこれに限定されるものではな い。これらの溶媒は単独あるいは混合して使用される。 塗布液中の上記成分(添加剤を含む全固形分)の濃度 は、好ましくは1~50重量%である。また塗布、乾燥 後に得られる支持体上の塗布量(固形分)は、用途によ って異なるが、ポジ型平版印刷用原版についていえば、 一般的にO. 5~5. Og/m2 が好ましい。塗布する 方法としては、種々の方法を用いることができるが、例 えば、パーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カ ーテン塗布、ディップ塗布、エアーナイフ塗布、ブレー ド塗布、ロール塗布等を挙げることができる。塗布量が 少なくなるにつれて、見かけの感度は大になるが、感光 層の皮膜特性は低下する。

【0050】本発明における画像形成材料の塗布液中には、塗布性を良化するための界面活性剤、例えば特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ索系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加量は、感光層全固形分中0.01~1重量%さらに好ましくは0.05~0.5重量%である。

【0051】本発明に使用される支持体としては、寸度

的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラスチック (例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等)がラミネートされた紙、金属板(例えば、アルミニウム、亜鉛、銅等)、プラスチックフィルム(例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等)、上記のごとき金属がラミネート、もしくは蒸着された紙、もしくはプラスチックフィルム等が含まれる。

【0052】本発明において支持体としては、ポリエス テルフィルム又はアルミニウム板が好ましく、その中で も寸法安定性がよく、比較的安価であるアルミニウム板 は特に好ましい。好適なアルミニウム板は、純アルミニ ウム板およびアルミニウムを主成分とし、微量の異元素 を含む合金板であり、更にアルミニウムがラミネートも しくは蒸着されたプラスチックフィルムでもよい。アル ミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マン ガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニ ッケル、チタンなどがある。合金中の異元素の含有量は 高々10重量%以下である。本発明において支持体とし て特に好適なアルミニウムは、純アルミニウムである が、完全に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難 であるので、僅かに異元素を含有するものでもよい。こ のように本発明において支持体に適用されるアルミニウ ム板は、その組成が特定されるものではなく、従来より 公知公用の素材のアルミニウム板を適宜に利用すること ができる。本発明において支持体に用いられるアルミニ ウム板の厚みはおよそ0.1mm~0.6mm程度、好 ましくは0. 15mm~0. 4mm、特に好ましくは 0. 2mm~0. 3mmである。

【0053】アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所 望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活 性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などによる脱脂 処理が行われる。アルミニウム板の表面の粗面化処理 は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗 面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法 および化学的に表面を選択溶解させる方法により行われ る。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨 法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用 いることができる。また、電気化学的な粗面化法として は塩酸または硝酸電解液中で交流または直流により行う 方法がある。また、特開昭54-63902号公報に開 示されているように両者を組み合わせた方法も利用する ことができる。この様に粗面化されたアルミニウム板 は、必要に応じてアルカリエッチング処理および中和処 理された後、所望により表面の保水性や耐摩耗性を高め るために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽 極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮 膜を形成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には 硫酸、リン酸、蓚酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が 用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。

【0054】陽極酸化の処理条件は用いる電解質により 種々変わるので一概に特定し得ないが一般的には電解質 の濃度が1~80重量%溶液、液温は5~70℃、電流 密度5~60A/dm2、電圧1~100V、電解時間 10秒~5分の範囲であれば適当である。陽極酸化皮膜 の量は 1. $0 g/m^2$ より少ないと耐刷性が不十分であ ったり、平版印刷版の非画像部に傷が付き易くなって、 印刷時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚 れ」が生じ易くなる。陽極酸化処理を施された後、アル ミニウム表面は必要により親水化処理が施される。本発 明に使用される親水化処理としては、米国特許第2.7 14,066号、同第3,181,461号、第3,2 80,734号および第3,902,734号に開示さ れているようなアルカリ金属シリケート(例えばケイ酸 ナトリウム水溶液) 法がある。この方法においては、支 持体がケイ酸ナトリウム水溶液で浸漬処理されるか、ま たは電解処理される。他に特公昭36-22063号公 報に開示されているフッ化ジルコン酸カリウムおよび米 国特許第3, 276, 868号、同第4, 153, 46 1号、同第4, 689, 272号に開示されているよう なポリビニルホスホン酸で処理する方法などが用いられ

【0055】本発明のポジ型平版印刷用原版は、支持体 上にポジ型感光性画像形成材料を設けたものであるが、 必要に応じてその間に下塗層を設けることができる。下 **塗層成分としては種々の有機化合物が用いられ、例え** ば、カルボキシメチルセルロース、デキストリン、アラ ビアガム、2-アミノエチルホスホン酸などのアミノ基 を有するホスホン酸類、置換基を有してもよいフェニル ホスホン酸、ナフチルホスホン酸、アルキルホスホン 酸、グリセロホスホン酸、メチレンジホスホン酸および エチレンジホスホン酸などの有機ホスホン酸、置換基を 有してもよいフェニルリン酸、ナフチルリン酸、アルキ ルリン酸およびグリセロリン酸などの有機リン酸、置換 基を有してもよいフェニルホスフィン酸、ナフチルホス フィン酸、アルキルホスフィン酸およびグリセロホスフ ィン酸などの有機ホスフィン酸、グリシンやβーアラニ ンなどのアミノ酸類、およびトリエタノールアミンの塩 酸塩などのヒドロキシ基を有するアミンの塩酸塩等から 選ばれるが、2種以上混合して用いてもよい。

【0056】この有機下塗層は次のような方法で設けることができる。即ち、水またはメタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を溶解させた溶液をアルミニウム板上に塗布、乾燥して設ける方法と、水またはメタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有

機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を 溶解させた溶液に、アルミニウム板を浸潰して上記化合 物を吸着させ、その後水などによって洗浄、乾燥して有 機下塗層を設ける方法である。前者の方法では、上記の 有機化合物の0.005~10重量%の濃度の溶液を種 々の方法で塗布できる。また後者の方法では、溶液の濃 度は0.01~20重量%、好ましくは0.05~5重 量%であり、浸漬温度は20~90℃、好ましくは25 ~50℃であり、浸漬時間は0. 1秒~20分、好まし くは2秒~1分である。これに用いる溶液は、アンモニ ア、トリエチルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物 質や、塩酸、リン酸などの酸性物質によりpH1~12 の範囲に調整することもできる。また、画像形成材料の 調子再現性改良のために黄色染料を添加することもでき る。有機下塗層の被覆量は、2~200mg/m²が適 当であり、好ましくは5~100mg/m²である。上 記の被覆量が2mg/m2よりも少ないと十分な耐刷性 能が得られない。また、200mg/m²より大きくて も同様である。

【0057】上記のようにして作製されたポジ型平版印刷用原版は、通常、像露光、現像処理を施される。像露光に用いられる活性光線の光源としては、近赤外から赤外領域に発光波長を持つ光源が好ましく、固体レーザ、半導体レーザが特に好ましい。

【0058】本発明のポジ型平版印刷用原版の現像液お よび補充液としては、従来より知られているアルカリ水 溶液が使用できる。例えば、ケイ酸ナトリウム、同カリ ウム、第3リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニ ウム、第2リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニ ウム、炭酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、 炭酸水素ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、ほ う酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、水酸化 ナトリウム、同アンモニウム、同カリウムおよび同リチ ウムなどの無機アルカリ塩が挙げられる。また、モノメ チルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノ エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モ ノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、トリイ ソプロピルアミン、nーブチルアミン、モノエタノール アミン、ジェタノールアミン、トリエタノールアミン、 モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミ ン、エチレンイミン、エチレンジアミン、ピリジンなど の有機アルカリ剤も用いられる。

【0059】これらのアルカリ剤は単独もしくは2種以上を組み合わせて用いられる。これらのアルカリ剤の中で特に好ましい現像液は、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム等のケイ酸塩水溶液である。その理由はケイ酸塩の成分である酸化珪素SiO2とアルカリ金属酸化物

(M2O)の比率と濃度によって現像性の調節が可能となるためであり、例えば、特開昭54-62004号公報、特公昭57-7427号公報に記載されているよう

なアルカリ金属ケイ酸塩が有効に用いられる。

【 O O 6 O 】更に自動現像機を用いて現像する場合には、現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液(補充液)を現像液に加えることによって、長時間現像タンク中の現像液を交換する事なく、多量の平版印刷版を処理できることが知られている。本発明においてもこの補充方式が好ましく適用される。現像液および補充液には、現像性の促進や抑制、現像カスの分散および印刷版画像部の親インキ性を高める目的で、必要に応じて種々の界面活性剤や有機溶剤を添加できる。好ましい界面活性剤としては、アニオン系、カチオン系、ノニオン系および両性界面活性剤が挙げられる。

【 O O 6 1 】更に現像液および補充液には必要に応じて、ハイドロキノン、レゾルシン、亜硫酸、亜硫酸水素酸などの無機酸のナトリウム塩、カリウム塩等の還元剤、更に有機カルボン酸、消泡剤、硬水軟化剤を加えることもできる。上記現像液および補充液を用いて現像処理された平版印刷版は水洗水、界面活性剤等を含有するリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体を含む不感脂化液で後処理される。本発明の画像記録材料を印刷版として使用する場合の後処理としては、これらの処理を種々組み合わせて用いることができる。

【0062】近年、製版・印刷業界では製版作業の合理 化および標準化のため、平版印刷版用の自動現像機が広 く用いられている。この自動現像機は、一般に現像像部と 後処理部からなり、平版印刷版を搬送する装置と各処理 液槽およびスプレー装置とからなり、露光済みの平版 刷版を水平に搬送しながら、ポンプで汲み上げた各処理 液をスプレーノズルから吹き付けて現像処理するもので ある。また、最近は処理液が満たされた処理液槽中に液 中ガイドロールなどによって平版印刷版を浸漬搬送をせ て処理する方法も知られている。このような自動処理に おいては、各処理液に処理量や稼働時間等に応じ、実質的 に未使用の処理液で処理するいわゆる使い捨て処理方式 も適用できる。

【0063】本発明のポジ型平版印刷用原版を画像露光し、現像し、水洗及び/又はリンス及び/又はガム引きして得られた平版印刷版に不必要な画像部(例えば原画フィルムのフィルムエッジ跡など)がある場合には、その不必要な画像部の消去が行われる。このような消去は、例えば特公平2-13293号公報に記載されているような消去液を不必要画像部に塗布し、そのまま所定の時間放置したのちに水洗することにより行う方法が好ましいが、特開平59-174842号公報に記載されているようなオプティカルファイバーで導かれた活性光線を不必要画像部に照射したのち現像する方法も利用できる。

【0064】以上のようにして得られた平版印刷版は所望により不感脂化ガムを塗布したのち、印刷工程に供す

ることができるが、より一層の高耐刷力の平版印刷版としたい場合にはパーニング処理が施される。平版印刷版をパーニング処理する場合には、該パーニング処理前に、特公昭61-2518号、同55-28062号、特開昭62-31859号、同61-159655号の各公報に記載されているような整面液で処理することが好ましい。その方法としては、該整面液を浸み込ませたスポンジや脱脂綿にて、平版印刷版上に塗布するか、整面液を満たしたパット中に印刷版を浸漬して塗布するが法や、自動コーターによる塗布などが適用される。また、塗布した後でスキージ、あるいは、スキージローラーで、その塗布量を均一にすることは、より好ましい結果を与える。

【0065】整面液の塗布量は一般に0.03~0.8 g/m²(乾燥重量)が適当である。整面液が塗布された平版印刷版は必要であれば乾燥された後、パーニングプロセッサー(たとえば富士写真フイルム(株)より販売されているパーニングプロセッサー:「BP-1300」)などで高温に加熱される。この場合の加熱温度及び時間は、画像を形成している成分の種類にもよるが、180~300℃の範囲で1~20分の範囲が好ましい。

【0066】バーニング処理された平版印刷版は、必要に応じて適宜、水洗、ガム引きなどの従来より行われている処理を施こすことができるが、水溶性高分子化合物等を含有する整面液が使用された場合には、ガム引きなどのいわゆる不感脂化処理を省略することができる。この様な処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機等にかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

[0067]

【実施例】以下、本発明を実施例に従って説明するが、 本発明の範囲はこれらの実施例に限定されない。

【0068】 (実施例1~5、比較例1)

[平版印刷版の作成] 厚み O. 3 mmのアルミニウム板 (材質 1 0 5 0) をトリクロロエチレンで洗浄して脱脂 した後、ナイロンブラシと 4 0 0 メッシュのパミスー水 懸濁液を用い、この表面を砂目立てし、水でよく洗浄した。この板を 4 5 ℃の 2 5 % 水酸化ナトリウム水溶液に 9 秒間浸漬してエッチングを行い、水洗後、更に 2 0 %

硝酸に 20 秒間浸漬し、水洗した。この時の砂目立て表面のエッチング量は約3 g/m 2 であった。次にこの板を 7 %硫酸を電解液として、電流密度 15 A/d m 2 で 3 g/m 2 の直流陽極酸化皮膜を設けた後、水洗し、乾燥した。これを珪酸ナトリウム 2. 5 重量%水溶液で 3 0 $^{\circ}$ で 1 0 秒処理し、下記下塗り液を塗布し、塗膜を 0 $^{\circ}$ で 1 5 秒間乾燥し基板を得た。乾燥後の塗膜の被覆量は 1 5 m g/m 2 であった。

【0069】得られた基板に以下の感光層形成用塗布液を塗布量が1.5g/m²になるよう塗布し、平版印刷版原版1~6を得た。キシレノール含有ノボラック樹脂を用いた感光液1~5を用いたものを、それぞれ実施例1~5とした。また、公知のノボラック樹脂を含有する感光液6を用いた平版印刷版原版を得て、比較例1とした。なお、使用するノボラック樹脂のモノマーモル比、重量平均分子量及び、未反応モノマー量は以下の通りである。

【0070】 (ノボラック樹脂1)

フェノール/m-クレゾール/2.3-キシレノール (50/30/20)

Mw:7, 600、未反応モノマー:0. 8重量% (ノボラック樹脂2)

 $m-9\nu y-\nu / p-9\nu y-\nu / 3$, $5-49\nu / - \nu (30/30/40)$

Mw: 2, 500、未反応モノマー: 0. 5重量% (ノボラック樹脂3)

m-クレゾール/2, 5ーキシレノール(20/80) Mw:5, 400、未反応モノマー:0.6重量% (ノボラック樹脂4)

フェノール/3, 5-キシレノール (50/50) Mw:9, 800、未反応モノマー:1. 0重量% (ノボラック樹脂5)

m-クレゾール/2, 3-キシレノール(90/10) Mw:3, 300、未反応モノマー:0. 5重量% (ノボラック樹脂6)

m-クレゾール/p-クレゾール (60/40) Mw:4,000、未反応モノマー:0.5重量% 【0071】

[感光液1~5]

・ノボラック樹脂(表1に記載の樹脂)

1. 0 g

・シアニン染料A(下記構造)

0.1g

・無水フタル酸

0.002g

・pートルエンスルホン酸

.

・エチルパイオレットの対イオンを 6-ヒドロキシ-β-ナフタレンスルホン酸にしたもの

0.02g

・フッ素系界面活性剤

・メチルエチルケトン

0. 05g

(メガファックF-177、大日本インキ化学工業(株)製)

8 g

・1ーメトキシー2ープロパノール

4 g

[0072]

(12)

[0073]

	平版印刷版	感光液	ノボラック樹脂		
実施例1	平版印刷版1	感光液1	ノポラック樹脂1		
実施例2	平版印刷版2	感光液2	ノポラック樹脂2		
実施例3	平版印刷版3	感光液3	ノボラック樹脂3		

【表1】

実施 13 平版印刷版4 感光液4 実施例4 ノボラック樹脂4 平版印刷版5 実施例5 感光液5 ノポラック樹脂5 比较例1 平版印刷版6 感光液6 ノポラック樹脂6

【0074】 [平版印刷版原版の評価]得られた各平版 印刷版原版の一部をクラフト紙で包装し、室温及び温度 45℃湿度75%の恒温室に3日間放置した。該恒温室 に保存する3日間の経時により、室温における数ヶ月か ら1年程度の室温での経時保存と同等の評価を強制的に 行うことができる。なお、通常、室温での3日間の保存 による感度の低下は殆ど観察されない。これらの平版印 刷版をクレオ社プレートセッターTrendsette r3244Fを用いて露光し、自動現像機で現像した。 露光条件は、回転数を150rpmに固定し、出力を3 ~12Wまで約9%毎に変化させてクリア感度を求め た。なお、クリア感度は、露光部が現像により完全に溶 解するために必要な最小エネルギー量と定義し、エネル ギー量(E)は、以下の式で表される。

E=W×2350/rpm(W:出力、rpm:回転

[アルカリ現像処理液Aの組成]

· S i O2 · K2O (K₂O/S i O₂=1.1 (モル比))

・ポリエチレングリコール(重量平均分子量=1000) • 水

[アルカリ現像処理液Bの組成]

· S i O2 · K2O (K2O/SiO2=1.1(モル比))

・クエン酸 ・ポリエチレングリコール(重量平均分子量=1000)

• 水

数)

【0075】浸瀆型現像槽を有する市販の自動現像機L P-900H(富士写真フイルム(株)製)の現像処理 槽に、下記組成のアルカリ現像処理液A(pH約13) 又はアルカリ現像処理液B(pH約13.2)のうちそ れぞれの平版印刷版に適したものを20リットル仕込 み、30℃に保温した。LP-900Hの第二浴目に は、水道水を8リットル、第三浴目には、FP-2W (富士写真フイルム(株)製):水=1:1希釈したフ ィニッシングガム液を8リットル仕込んだ。平版印刷版 原版1~6の現像処理は、それぞれの平版印刷版に適し た現像処理液を仕込んだこの自動現像機で行った。用い たアルカリ現像処理液及び評価結果を下記表2に示す。 [0076]

4. 0重量%

0. 5重量% 0. 5重量%

95.0重量%

8. 0 重量%

1. 0重量% 1. 0重量%

90.0重量%

【表2】

[0078]

[0077]

	クリア感度(mJ/cm²)			
ŀ	アルカリ現像処理液A		アルカリ現像処理液B	
	室温経時	45°C75%経時	室温経時	45℃75%经時
実施例1	61	67	-	-
実施例2	56	61	_	
実施例3	_	· –	56	61
実施例4	56	61	_	_
実施例5	51	56	_	-
比較例1	79	122		-

【 0 0 7 9 】 表 2 に明らかなように、本発明に係るキシレノール含有ノボラック樹脂を用いた平版印刷版原版は感度と経時安定性に優れていた。一方、従来公知のノボラック樹脂を用いた他は、実施例と同じ構成の感光層を有する比較例は、保存安定性が不充分であった。

【0080】 (実施例6~8、比較例2)

[共重合体 1 の合成〕 攪拌後、冷却管及び滴下ロートを備えた500m | 三ツロフラスコにメタクリル酸31.0g(0.36モル)、クロロギ酸エチル39.1g(0.36モル)及びアセトニトリル200m | を入れ、氷水浴で冷却しながら混合物を攪拌した。この混合物にトリエチルアミン36.4g(0.36モル)を約1時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下終了後、氷水浴をとり去り、室温下で30分間混合物を攪拌した。

【0081】この反応混合物に、pーアミノベンゼンスルホンアミド51.7g(0.30モル)を加え、油浴にて70℃に温めながら混合物を1時間攪拌した。反応終了後、この混合物を水1リットルにこの水を攪拌しながら投入し、30分間得られた混合物を攪拌した。この混合物をろ過して析出物を取り出し、これを水500m I でスラリーにした後、このスラリーをろ過し、得られた固体を乾燥することによりNー(pーアミノスルホニルフェニル)メタクリルアミドの白色固体が得られた(収量46.9g)。

【0082】次に攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた20m I 三ツロフラスコに、Nー(p—アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド4.61g(0.0192モル)、メタクリル酸エチル2.58g(0.0258モル)、アクリロニトリル0.80g(0.015モル)及びN、Nージメチルアセトアミド20gを入れ、湯水浴により65℃に加熱しながら混合物を攪拌し

[下塗り液2]

・分子量2.8万の下記共重合体

・メタノール

・水

た。この混合物に「V-65」(和光純薬(株)製)
O. 15gを加え65℃に保ちながら窒素気流下2時間
混合物を攪拌した。この反応混合物にさらにN-(p-1
g、メタクリルアミド4.61
g、メタクリル酸メチル2.58g、アクリロニトリル
O. 80g、N. Nージメチルアセトアミド及びーレー
65」O. 15gの混合物を2時間かけて高下間得下した。滴下終了後さらに65℃で2時間得を加えた混合物を攪拌した。反応終了後メタノール40gを混合物に加え、冷却し、得られた混合物を水2リットによりにの水を攪拌しながら投入し、30分混合物を攪拌したりにより、15gの白色固体を得た。ゲルパーミエーションクワトグラフィーによりこの特定の共重合体1の重量平均

子量(ポリスチレン標準)を測定したところ54.00

【0083】 [基板の作製] 厚み0.3 mmのアルミニウム板(材質1050)をトリクロロエチレンで洗浄して脱脂した後、ナイロンブラシと400メッシュのパミス一水懸濁液を用いこの表面を砂目立てし、水でよく洗浄した。この板を45℃の25%水酸化ナトリウム水溶液に9秒間浸漬してエッチングを行い、水洗後、さらに20%硝酸に20秒間浸漬し、水洗した。この時の砂目立て表面のエッチング量は約3g/m²であった。次にこの板を7%硫酸を電解液として電流密度15A/dm²で3g/m²の直流陽極酸化被膜を設けた後、水洗し、乾燥し、さらに、珪酸ナトリウム2.5重量%水溶液で30℃で10秒処理し、下記下塗り液を塗布し、塗膜を80℃で15秒間乾燥し基板を得た。乾燥後の塗膜の被覆量は15mg/m²であった。

[0084]

0であった。

0. 3 g

100g

1 g

[0085] 【化4】

共重合体P

【0086】以下の感光液を調整した。得られた基板

〔感光液7~10〕

に、この感光液を塗布量が1.2g/m²になるよう塗布し、平版印刷版原版7~10を得た。キシレノール含有ノボラック樹脂を用いた感光液7~9を用いたものを、それぞれ実施例6~8とした。また、公知のノボラック樹脂を含有する感光液10を用いたものを比較例2とした。

0.05g

・フッ素含有ポリマー(下記構造)	0. 03g
・共重合体 1	0.75g
・ノボラック樹脂(表3に記載の樹脂)	0. 25 g
pートルエンスルホン酸	0.003g

[0087]

 ・pートルエンスルホン酸
 0.003g

 ・テトラヒドロ無水フタル酸
 0.03g

 ・ピリリウム染料B(下記構造)
 0.017g

・ピクトリアピュアブルーBOHの対イオンを1ーナフタレン

スルホン酸アニオンにした染料 0.015g

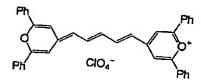
・3-メトキシ-4-ジアゾジフェニルアミンヘキサフルオロリン酸塩

0.02gステアリン酸nードデシル0.03g

・フッ素系界面活性剤

(メガファックF-177、大日本インキ化学工業(株)製)10g・アーブチルラクトン10g・メチルエチルケトン10g・1-メトキシー2-プロパノール8g

[0088]



ピリリウム染料B

[0089]

【表3】

	平版印刷版	感光液	ノボラック樹脂
実施例6	平版印刷版7	感光液7	ノボラック樹脂2
実施例7	平版印刷版8	感光液8	ノポラック樹脂3
実施例B	平版印刷版9	盛光液9	ノボラック樹脂4
比較例2	平版印刷版10	感光液10	ノポ ラ ック樹脂6

【0090】 (実施例9~11、比較例3)

〔基板の作製〕厚みO. 3mmのアルミニウム板(材質 1050)をトリクロロエチレンで洗浄して脱脂した 後、ナイロンブラシと400メッシュのパミスー水懸濁 液を用いこの表面を砂目立てし、水でよく洗浄した。こ の板を45℃の25%水酸化ナトリウム水溶液に9秒間 浸漬してエッチングを行い、水洗後、さらに20%硝酸 に20秒間浸漬し、水洗した。この時の砂目立て表面の エッチング量は約3g $/m^2$ であった。次にこの板を7%硫酸を電解液として電流密度15A/dm2で3g/ m²の直流陽極酸化被膜を設けた後、水洗し、乾燥し、 さらに、前記下塗り液2を塗布し、塗膜を90℃で1分 乾燥した。乾燥後の塗膜の塗布量は10mg/m2であ

った。得られた基板に以下の感光液11Aを塗布し、1 OO℃で2分間乾燥して、(A)層を形成した。乾燥後 の塗布量は $1.3g/m^2$ であった。その後、以下の感 光液11B~14Bを塗布し、100℃で2分間乾燥し て、(B)層(上層)を形成し、平版印刷版原版11~ 14を得た。乾燥後の感光液の合計塗布量は1..8g/ m²であった。キシレノール含有ノボラック樹脂を用い た感光液11日~13日を用いたものを、それぞれ実施 例9~11とした。また、公知のノボラック樹脂を含有 する感光液14を用いた平版印刷版原版を比較例3とし

[0091]

[感光

〔感光液 1 1 A〕		
· 共重合体 1	0.75g	z
・シアニン染料A	0.04g	3
・p-トルエンスルホン酸	0. 002g	š
・テトラヒドロ無水フタル酸	0.05g	3
・ビクトリアピュアブル一BOHの対アニオンを1ーナフタレン	,	
スルホン酸アニオンにした染料	0. 015g	š
・フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、		
大日本インキ化学工業(株)製)	0. 02g	3
・アーブチルラクトン	8 g	3
・メチルエチルケトン	7 g	z
・1-メトキシ-2-プロパノール	7 g	š
〔感光液11B~14B〕		
・ノボラック樹脂(表4に記載の樹脂)	0. 25 g	ž
・ピリリウム染料B	0.05g	5
・ステアリン酸 n ードデシル	0.02g	5
・フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、		
大日本インキ化学工業(株)製)	0.05g	ζ

[0093]

[0092]

【表4】

	平版印刷版	感光液	ノボラック樹脂
実施例9	平版印刷版11	盛光液11	ノボラック樹脂2
実施例10	平版印刷版12	感光液12	ノポラック樹脂3
実施例11	平版印刷版13	感光液13	ノボラック樹脂4
比較例3	平版印刷版14	感光液14	ノボラック樹脂6

【0094】 [平版印刷版原版の評価]得られた実施例 6~11及び比較例2、3の平版印刷版原版を実施例1 と同様の方法で、保存、露光を行い、下記の方法で現像

・メチルエチルケトン

・1ーメトキシー2ープロパノール

処理を行って、感度と経時安定性を評価した。

[現像処理] 浸漬型現像槽を有する市販の自動現像機 L P-900H (富士写真フィルム (株) 製) の現像処理

7 g

7 g

槽に、下記組成のアルカリ現像処理液C(pH約13) 又はアルカリ現像処理液D(pH約13 2)を20リットル仕込み、30℃に保温した。LP-900Hの第二浴目には、水道水を8リットル、第三浴目には、FP-2W(富士写真フィルム(株)製):永=1:1希釈したフィニッシングガム液を8リットル仕込んだ。露光 した平版印刷版7~14は、それぞれの平版印刷版に適 した現像処理液を仕込んだこの自動現像機で現像処理し た。使用した現像処理液及び評価結果を下記表5に示 す。

[0095]

[アルカリ現像処理液Cの組成]

・Dソルビット

・水酸化ナトリウム

2. 5重量%

0.85重量%

·ジエチレントリアミンペンタ (メチレンホスホン酸) 5 N a 塩

0.05重畳%

• 水

96.6重量%

[0096].

[アルカリ現像処理液Dの組成]

・Dソルビット

5. 0重量%

・水酸化ナトリウム

1. 7重量%

・ジエチレントリアミンペンタ(メチレンホスホン酸)5Na塩

0. 1重畳%

・水

93.2重量%

[0097]

【表5】

_	クリア整度(mJ/cm²)			
	アルカリ現像処理液A		アルカリ現像処理液B	
	室温経時	45℃75%経時	量時 室温経時 45°C75	
実施例6	58	61		-
実施例7	_		56	61
実施例8	51	61	-	_
比較例2	72	122	-	_
実施例9	58	61	_	_
実施例10	_	-	61	87
実施例11	- 51	56	_	-
比較例3	79	145	_	

【 0 0 9 8 】 表 5 に示すように、本発明の平版印刷版原版は、感度、保存安定性に優れていることがわかった。 一方、従来公知のノボラック樹脂を用いた他は、実施例と同じ構成の感光層を有する比較例は、保存安定性が不充分であった。 [0099]

【発明の効果】本発明の平版印刷版原版は、高感度であり、且つ、経時による感度低下が抑制されて経時安定性 に優れるという効果を奏する。